# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2001084549 A

(43) Date of publication of application: 30.03.01

(51) Int. CI

G11B 5/70

C08J 7/04

// C09D 5/23

C09D201/00

C08L 23:00

C08L101:00

(21) Application number: 11258011

(71) Applicant: TDK CORP

(22) Date of filing: 10.09.99

(72) Inventor:

MATSUNO KOJI

#### (54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM

# (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a coating type magnetic recording medium for improving fatal errors leading to actual damages in the recording and reproducing system of a linear serpentine system adopting an RLL2-7 modulation system.

SOLUTION: This magnetic recording medium is composed by forming a magnetic layer whose main body

is ferromagnetic powder and binder on a supporting body. In this case, it is supplied for the magnetic recording and reproducing system of the linear serpentine system adopting the RLL2-7 modulation system. Recesses provided with the depth of 50 nm or more measured by a non-contact type surface roughness meter are provided at 10 pieces/46237.5  $\mu m2$  on the surface of the magnetic layer and the maximum depth Rv is 100 nm or less.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-84549 (P2001-84549A)

(43)公開日 平成13年3月30日(2001.3.30)

| (51) Int.Cl.' |        | 識別記号                 |      | FΙ     |    |        |     | Ť        | -7J-1 ( <del>多考</del> ) |
|---------------|--------|----------------------|------|--------|----|--------|-----|----------|-------------------------|
| G11B          | 5/70   |                      |      | G11    | В  | 5/70   |     |          | 4F006                   |
| C08J          | 7/04   | CES                  |      | C 0 8  | J  | 7/04   |     | CESV     | 4J038                   |
|               | -      | CEZ                  |      |        |    |        |     | CEZV     | 5 D O O 6               |
| // C09D       | 5/23   |                      |      | C 0 9  | D  | 5/23   |     |          |                         |
|               | 201/00 | •                    |      |        | 2  | 201/00 |     |          |                         |
|               |        |                      | 審查請求 | 未請求    | 求權 | 項の数1   | OL  | (全 10 頁) | 最終頁に続く                  |
| (21)出廢番       | 身      | <b>特願平</b> 11-258011 |      | (71) 出 | 関人 | -      |     |          |                         |
|               |        |                      |      |        |    | ティー    | ディー | ケイ株式会社   |                         |
| (22)出顧日       |        | 平成11年9月10日(1999.9.   | 10)  |        |    | 東京都    | 中央区 | 日本橋1丁目   | 13番1号                   |
|               |        |                      |      | (72)発  | 明者 | 松野     | 浩司  |          |                         |
|               |        |                      |      |        |    | 東京都    | 中央区 | 日本橋一丁目   | 13番1号 ティ                |
|               |        |                      |      |        |    | ーディ    | 一ケイ | 株式会社内    |                         |
|               |        |                      |      | (74)代  | 理人 | 100100 | 561 |          |                         |
|               |        |                      |      |        |    | 弁理士    | 岡田  | 正広       |                         |
|               |        |                      |      |        |    |        |     |          |                         |
|               |        |                      |      |        |    |        |     |          | •                       |
|               |        |                      |      | }      |    |        |     |          |                         |
|               |        |                      |      |        |    |        |     |          |                         |

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 磁気記録媒体

# (57)【要約】

【課題】 RLL2-7変調方式を採用したリニアサーベンタイン方式の記録再生システムにおいて、実害に結びつく致命的エラーを改良した塗布型磁気記録媒体を提供する。

【解決手段】 支持体上に強磁性粉末及び結合剤を主体とする磁性層が形成されてなる磁気記録媒体であって、RLL2-7変調方式を採用したリニアサーベンタイン方式の磁気記録再生システムに供されるものであり、前記磁性層表面には非接触型表面粗さ計により測定された、50nm以上の深さを有する凹みが10個/46237.5μm²以下であり、且つ最大深さRvが100nm以下であることを特徴とする磁気記録媒体。

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に強磁性粉末及び結合剤を主体 とする磁性層が形成されてなる磁気記録媒体であって、 RLL2-7変調方式を採用したリニアサーベンタイン 方式の磁気記録再生システムに供されるものであり、前 記磁性層表面には非接触型表面粗さ計により測定され た、50 n m以上の深さを有する凹みが10個/462 37. 5 μm² 以下であり、且つ最大深さR vが100 nm以下であることを特徴とする磁気記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、塗布型の高記録密 度の磁気記録媒体に関する。本発明は、特に磁性層と実 質的に非磁性の下層を有し、最上層に強磁性金属粉末を 含む、リニアサーペンタイン方式の記録再生システム用 の磁気記録媒体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】磁気テープの利用分野において、コンピ ュータ用の外部記憶媒体としてのバックアップテーブが 増大により、バックアップテープへの大容量化、髙密度 化の要求が高まっている。

【0003】また、バックアップシステムの記録方式に は大別して、回転ヘッドにて記録再生するヘリカル走査 方式と、固定ヘッドにて記録再生するリニアサーベンタ イン方式とがあり、各々に利点及び欠点があり各種方式※ \* が乱立している状況である。

【0004】一般にリニアサーペンタイン方式は、ヘリ カル走査方式に比較して、ヘッドと磁気テープの接触条 件が厳しく無いためヘッド及び磁気テープ寿命が長くな る特徴がある。一方、ヘリカル走杳方式は、テープテン ションは低いがヘッドチップが小さいため磁気テープと ヘッドの接触は強くなる傾向がある。従って、各方式に よってバックアップ磁気テーブに対する要求も異なって きている。

【0005】一般に磁気記録媒体へのデジタル信号の記 録には、各種変調方式が採用される。変調方式とは2値 符号列と記録電流波形の関係で、変調方式の選択に当た っては、記録密度を大きくできること、そのときの信号 の信頼性及び変調回路の複雑さが問題となる。一般に髙 密度記録では、磁化反転間隔が大きく、ビークシフトの 影響を避ける変調方式が望ましいとされている。

【0006】近年のバックアップテープフォーマットで の変調方式を表 1 に示す。特に、RLL2-7 変調方式 については、符号変換規則を表2に示す。とこで、RL 実用化されている。近年、コンピュータの情報処理量の 20 Lとは、走長制限符号(run-length limited code) のと とで、RLL2-7では0の連続個数つまりランレング ス(run-length)が2~7になるように変換されることを 意味している。

> [0007] 【表1】

各種フォーマットと変調方式

| システム/フォーマット | DLT    | DDS   | DA/AIT | 3480 |
|-------------|--------|-------|--------|------|
| 記録方式        | リニア    | ヘリキャル | ヘリキャル  | リニア  |
| 変調方式        | RLL2-7 | 8-10  | 8-10   | 8-9  |

# 【表2】

RLL2-7変換規則

| 変調前   | 変調後      |
|-------|----------|
| 1 0   | 0100     |
| 0 1 0 | 100100   |
| 0010  | 00100100 |
| 11    | 1000     |
| 0 1 1 | 001000   |
| 0011  | 00001000 |
| 000   | 000100   |

#### [8000]

【発明が解決しようとする課題】従来、RLL2-7変 調方式を用いて磁気テープにブロック単位でデータが書 き込まれる際に、致命的エラーが多発することがあっ た。この致命的エラーとは、書き込み直後の読み出し検 査時に訂正不可能なエラーが発生し、別箇所に再書き込 み(リライト)することを示すが、この場合当然記録再 生システムとしては、記憶容量及び転送レートの悪化に つながり実害となっていた。

採用したリニアサーペンタイン方式の記録再生システム において、実害に結びつく致命的エラーを改良した塗布 型磁気記録媒体を提供することにある。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意検討した 結果、ヘッドと磁気テープの相対スピードが5m/s以 下で、最短記録波長1μm以下のRLL2-7変調方式 を採用したリニアサーベンタイン方式の磁気記録システ 40 ムにおいて、RLL2-7変調後の特定データパターン にてエラーが多発する原因を、ヘッドと磁気テープ間の スペーシングについて鋭意検討した結果、磁性層の特定 深さの凹みによる影響が顕著であることを見いだし、本 発明に至った。

【0011】すなわち、本発明は、支持体上に強磁性粉 末及び結合剤を主体とする磁性層が形成されてなる磁気 記録媒体であって、RLL2-7変調方式を採用したリ ニアサーベンタイン方式の磁気記録再生システムに供さ れるものであり、前記磁性層表面には非接触型表面組さ 【0009】本発明の目的は、RLL2-7変調方式を 50 計により測定された、50nm以上の深さを有する凹み が10個/46237.5 µm<sup>2</sup> 以下であり、且つ最大 深さRvが100nm以下であることを特徴とする磁気 記録媒体である。

【0012】本発明において、エラーの測定には以下の データバターンを用いる。データバターンAとして、R LL2-7変調前は、[000]の繰り返しデータで表 2の変換規則表より [000100] の繰り返しデータ が入力される。この場合のランレングスは、5となり一 定の周波数の信号パターンとなる。データパターンBに ついては、ランダム信号パターンを使用した。この場合 10 のランレングスは、2~7に変化する信号となる。デー タパターンCについては、RLL2-7変調後のデータ パターンが [0001001001000] の繰り返し になるように設定した。この場合ピークシフトが発生し 易い条件となる。

【0013】本発明では、前記のように磁性層表面粗さ を制御することにより、特に実際の使用条件に近いデー タパターンB、Cでの実害エラーを改善することが可能 となる。

【0014】50nm以上の深さを有する凹みが10個 20 /46237.5μm² 超えると、データパターンAで は比較的エラーは良くても、データパターンB、Cでは エラーが悪化する。最大深さR vが100 n mを超える と、データバターンAでもエラーが悪化し且つデータバ ターンB、Cでの悪化も顕著である。

【0015】本発明において、磁性層表面の凹みの深さ 及び個数を評価する測定方法について述べる。本発明に おいて、凹みの深さとは、WYKO製NT-2000を 用いて3次元表面粗さを測定し、磁性層表面粗さの平均 面から凹み最深部までの距離をいう。ここで、平均面と 30 小さくする効果もある。 は測定面内の凹凸の体積が等しくなる面のととである。 測定は246.6μm×187.5μm(46237. 5μm')の範囲で行う。凹み数は、上記測定範囲で5 0 n m以上の深さを有した凹み数を求める。R v は上記 測定範囲の凹みの中で、最大凹みの深さ [nm]であ る。

【0016】ヘッドと磁気テープの相対スピードが5m /s以下で、最短記録波長1μm以下のRLL2-7変 調方式を採用したリニアサーペンタイン方式を採用した 磁気記録システムにおいて、磁性層表面の凹みの深さが 40 実害に結びつく要因としては、リニアサーベンタイン方 式の特徴であるヘッドと磁気テープの接触条件の低下 と、RLL2-7変調方式の組み合わせによると推測さ れる。ヘッドと磁気テープの接触条件の低下により、あ る深さ以上の凹みではスペーシングロスが増大して瞬間 的な出力低下が発生する。一般の磁気テーブでは磁性層 表面はクリーニングや研磨などの表面処理により異物や 突起はある程度除去されているが、凹みについては除去 不可能である。更に、記録するデータパターンで顕著な

測される。RLL2-7変調方式では8-10変換等に 比較してランレングスの遷移が大きくなり、データバタ ーンによってはピークシフトの影響が大きくなり、前述 の瞬間的な出力低下と組み合わさることによってドロッ プアウトに至り、凹みがある個数以上になるとドロップ アウトによるエラーの訂正が不可能となり、実害エラー に至ると予想される。

### [0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の具体的構成につい て詳細に説明する。本発明の磁気記録媒体は、非磁性支 持体上に少なくとも2層の塗膜、すなわち、下層非磁性 層と膜厚0.3μm以下の上層磁性層とがこの順で設け られており、非磁性支持体の下面側には、必要に応じて バックコート層が設けられる。なお、本発明では、上層 磁性層上に潤滑剤塗膜や磁性層保護用の各種塗膜などを 必要に応じて設けてもよい。また、非磁性支持体の磁性 層が設けられる面には、塗膜と非磁性支持体との接着性 の向上等を目的として、下塗り層(易接着層)を設ける こともできる。

【0018】 [下層非磁性層] 下層非磁性層は、少なく ともカーボンブラックと放射線硬化型結合剤樹脂とを含 む。下層非磁性層にカーボンブラックを含ませることに よって、潤滑剤を保持させることができるので、上層磁 性層表面の潤滑剤量を所望の範囲に調整することが容易 になる。上層磁性層の膜厚が0.3 µm以下と薄い場合 には、上層磁性層のみでは十分な潤滑剤量を含有すると とが困難であり、下層のカーボンブラックは重要成分で ある。また、下層非磁性層のカーボンブラックは、上層 磁性層の表面電気抵抗を下げる効果もあり、光透過率を

【0019】非磁性層に含まれるカーボンブラックとし ては、ゴム用ファーネスブラック、ゴム用サーマルブラ ック、カラー用ブラック、アセチレンブラック等を用い ることができる。比表面積は5~600m²/g、DB P吸油量は30~400ml/100g、粒子径は10 ~100nmが好ましい。使用できるカーボンブラック は具体的には「カーボンブラック便覧」、カーボンブラ ック協会編を参考にすることができる。

【0020】非磁性層にはカーボンブラック以外にも各 種無機質粉末を用いることができ、例えば針状の非磁性 酸化鉄(α-Fe、O,)などを用いることができる。 ただし、球状の超微粒子酸化鉄を用いることにより高分 散性が得られ、非磁性層における粒子の充填率を大きく することができる。このため、非磁性層自体の表面性が 良化し、ひいては磁性層の表面性が良好となり、電磁変 換特性が向上する。他にはCaCO,、酸化チタン、硫 酸バリウム、 $\alpha - A l$ 、O,等の各種非磁性粉末を用い

【0021】カーボンブラックと無機質粉末の配合比率 差が見られることから、RLL2-7変調での影響が推 50 は、重量比で100/0~75/25が好ましい。無機

質粉末の配合比率が25重量部を上回ると、表面電気抵 抗で問題が生じる。

【0022】カーボンブラックの配合量は、下層非磁性 層において35~90重量%、好ましくは40~85重 量%である。35重量%未満では、所望量の潤滑剤を保 持できない。一方、90重量%用いれば、十分な量の潤 滑剤を保持でき、これを超える量を用いると、下層非磁 性層における結合剤樹脂の比率が低下し、十分な塗膜強 度が得られない。

【0023】非磁性層に使用できる結合剤樹脂は、放射 線硬化型結合剤樹脂が好ましい。従来から使用されてき た熱可塑系樹脂、熱硬化系樹脂では十分な塗膜物性を得 るために、非磁性層塗布済み原反ロールをオープン中に 長時間(例えば70℃、2~48時間)入れて硬化する 必要がある。これは製造工程上の手間もさることなが ら、巻き締まりによる非磁性層塗膜の変形や非磁性層表 面の平滑性の低下が問題となる。

【0024】この様な欠点をなくすため、下層非磁性層 の結合剤樹脂として放射線硬化型結合剤樹脂を用い、下 照射を施し、放射線による三次元架橋を生ぜしめ、その 後、その上に上層磁性層塗料を塗布することにより、好 適な結果を得ることができた。この方法によれば、下層 非磁性層は、上層磁性層が設けられる時点において既に 三次元架橋がなされているので、有機溶剤による彫潤を 受けることはない。従って、下層非磁性層形成後、その まま直ちに磁性塗料を下層非磁性層上に塗布できるの で、工程の連続化、簡略化が図れる。

【0025】本発明で用いる放射線硬化型結合剤樹脂と は、放射線によりラジカルを発生し、架橋あるいは重合 30 することにより硬化するような、分子鎖中に不飽和二重 結合を1個以上含む樹脂をいう。

【0026】放射線硬化型結合剤樹脂としては、塩化ビ ニル系樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、エ ポキシ系樹脂、フェノキシ樹脂、繊維系樹脂、ポリエー テル系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂等の多数のも のが挙げられる。これらの中でも、塩化ビニル系樹脂、 ポリウレタン樹脂が代表的であり、両者を混合して使用 することが好ましい。

【0027】下層非磁性層における放射線硬化型結合剤 40 の含有量は、カーボンブラックと無機質粉末の合計10 0 重量部に対して、10~100 重量部が好ましく、1 2. 5~70重量部がより好ましい。結合剤の含有量が 少なすぎると、下層非磁性層における結合剤樹脂の比率 が低下し、十分な塗膜強度が得られない。結合剤の含有 量が多すぎると、下層非磁性層塗料作成時に分散不良を 起こし、平滑な下層非磁性層面を形成することができな くなる。

【0028】本発明で使用する放射線としては、電子 線、γ線、β線、紫外線などであるが、好ましくは電子 50 磁性層の表面性も悪化しやすくなり、電磁変換特性が低

線である。またその照射量は、1~10Mradがよく、3 ~7 Mradがより好ましい。またその照射エネルギー(加 速電圧)は100Kv以上とすることが良い。また放射線 の照射は、塗布・乾燥後に巻き取る以前に行うのが望ま しいが、巻き取り後に行ってもよい。

【0029】本発明の下層非磁性層には、必要に応じて 潤滑剤が含有されることが好ましい。潤滑剤は、飽和、 不飽和に関わらず、脂肪酸あるいはエステル、糖類など 公知のものを単体で、あるいは2種以上混合して用いて もよく、融点の異なる脂肪酸やエステルを2種以上混合 し用いることが好ましい。これは、磁気記録媒体の使用 される、あらゆる温度環境に応じた潤滑剤を、媒体表面 に持続して供給する必要があるからである。

【0030】具体的には、脂肪酸として、ステアリン 酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、エルカ 酸などの飽和直鎖脂肪酸や、イソセチル酸、イソステア リン酸などの飽和で側鎖を有する脂肪酸、オレイン酸、 「リノール酸、リノレン酸などの不飽和脂肪酸などを適宜 使用することができる。エステルとしては、ブチルステ 層非磁性層塗料を塗布し、乾燥、平滑化処理後、放射線 20 アレート、ブチルパルミテートなどの直鎖の飽和脂肪酸 エステル、イソセチルステアレート、イソステアリルス テアレートなどの側鎖を有する飽和脂肪酸エステル、イ ソステアリルオレエートなどの不飽和脂肪酸エステル、 オレイルステアレートなどの不飽和アルコールの脂肪酸 エステル、オレイルオレエートなどの不飽和脂肪酸と不 飽和アルコールのエステル、エチレングリコールジステ アレートなどの2価アルコールのエステル、エチレング リコールモノオレエート、エチレングリコールジオレエ ート、ネオペンチルグリコールジオレエートなどの2価 アルコールと不飽和脂肪酸のエステル、またソルビタン モノステアレート、ソルビタントリステアレート、ソル ビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエートなど の糖類と飽和又は不飽和脂肪酸とのエステルなどがあ る。下層非磁性層の潤滑剤の含有量は、目的に応じ適宜 調整すればよいが、カーボンブラックと無機質粉末を加 えた合計重量部に対し、1~20重量%が好ましい。

【0031】下層非磁性層形成用の塗料は、上記成分に 有機溶剤を加えて調整する。用いる有機溶剤は特に制限 はなく、メチルエチルケトン (MEK)、メチルイソブ チルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶剤や、ト ルエン等の芳香族系溶剤などの各種溶媒の1種又は2種 以上を、適宜選択して用いればよい。有機溶剤の添加量 は、固形分(カーボンブラックや各種無機粒子等)と結 合剤の合計量100重量部に対し、100~900重量 部程度とすればよい。

【0032】下層非磁性層の厚さは、通常、0.1~ 2.  $5\mu m$ 、好ましくは0.  $3\sim 2$ .  $3\mu m$ である。非 磁性層が薄すぎると、非磁性支持体の表面性の影響を受 けやすくなり、その結果、非磁性層の表面性が悪化して

下する傾向にある。また、光透過率が高くなるので、テープ端を光透過率の変化により検出する場合に問題となる。一方、非磁性層をある程度以上厚くしても性能は向上しない。

【0033】[上層磁性層]上層磁性層は、少なくとも 強磁性粉末、結合剤樹脂及び研磨材を含有する。本発明 においては、強磁性粉末として、金属合金微粉末又は六 方晶形板状微粉末を用いることが好ましい。金属合金微 粉末としては、保持力Hcが1500~30000e、 飽和磁化σsが120~160emu/g、平均長軸径 10 が0.05~0.2 μm、平均短軸径が10~20n m、アスペクト比が1.2~20であることが好まし い。また、作製した媒体のHcは1500~30000 eが好ましい。添加元素としては、目的に応じて、N i、Zn、Co、Al、Si、Y、その他希土類などを 添加してもよい。六方晶形板状微粉末としては、保持力 Hcが1000~20000e、飽和磁化σsが50~ 70emu/g、平均板粒径が30~80nm、板比が 3~7であることが好ましい。また、作製した媒体のH cは1200~22000eが好ましい。添加元素とし 20 ては、目的に応じて、Ni、Co、Ti、Zn、Sn、 その他希土類などを添加してもよい。その他、材料につ いては公知の材料を、特に制限なく目的に応じて使用す ることができる。

【0034】とのような強磁性粉末は、磁性層組成中の70~90重量部程度含まれていればよい。強磁性粉末の含有量が多すぎると、結合剤の含有量が減少するためカレンダ加工による表面平滑性が悪化しやすくなり、一方、少なすぎると、高い再生出力が得られない。

【0035】結合剤樹脂としては、通常用いられている ものであれば特に制限はなく、熱可塑性樹脂、熱硬化性 ないし反応型樹脂、放射線硬化型結合剤樹脂のいずれを も用いることができる。

【0036】例えば、ポリエステルポリウレタン樹脂、 塩化ビニル系共重合体、塩化ビニル-アクリル酸エステ ル系共重合体、塩化ビニルー酢酸ビニル系共重合体、塩 化ビニルー塩化ビニリデン系共重合体、塩化ビニルーア クリロニトリル系共重合体、アクリル酸エステルーアク リロニトリル系共重合体、アクリル酸エステル-塩化ビ ニリデン系共重合体、メタクリル酸エステル-塩化ビニ 40 リデン系共重合体、メタクリル酸エステルーエチレン系 共重合体、ポリ弗化ビニルー塩化ビニリデンーアクリロ ニトリル系共重合体、アクリロニトリル-ブタジエン系 共重合体、ポリアミド樹脂、ポリピニルブチラール、セ ルロース誘導体(セルロースアセテートブチレート、セ ルロースダイアセテート、セルローストリアセテート、 セルロースプロピオネート、ニトロセルロース等)、ス チレン-ブタジエン系共重合体、ポリエステル樹脂-ク ロロビニルエーテルアクリル酸エステル系共重合体、ア ミノ樹脂および合成ゴム系の熱可塑性樹脂などを挙げる 50 能である。

ことができる。

(5)

【0037】磁性層に用いられるこれらの結合剤の含有量は、強磁性粉末100重量部に対して5~40重量部、特に10~30重量部が好ましい。結合剤の含有量が少なすぎると、磁性層の強度が低下するため、走行耐久性が悪化しやすくなる。一方、多すぎると、強磁性粉末の含有量が低下するため、電磁変換特性が低下してくる。

【0038】 これらの結合剤を硬化する架橋剤としては、各種ポリイソシアナート、特にジイソシアナートを用いることができ、特に、トリレンジイソシアナート、ヘキサメチレンジイソシアナート、メチレンジイソシアナートの1種以上を用いることが好ましい。これらの架橋剤は、トリメチロールプロバン等の水酸基を複数有するものに変性した架橋剤又はジイソシアネート化合物3分子が結合したイソシアヌレート型の架橋剤として用いることが特に好ましく、結合剤樹脂に含有される官能基等と結合して樹脂を架橋する。架橋剤の含有量は、結合剤100重量部に対し、10~30重量部とすることが好ましい。このような熱硬化性樹脂を硬化するには、一般に加熱オーブン中で50~70℃にて12~48時間加熱すればよい。

【0039】さらに磁性層中には、磁性層の機械的強度 を高めるためと、磁気ヘッドの目詰まりを防ぐために、 研磨材を含有する。研磨材としては、例えば、αーアル ミナ(モース硬度9)、酸化クロム(モース硬度9)、 炭化珪素(モース硬度9.5)、酸化珪素(モース硬度 7)、窒化アルミニウム(モース硬度9)、窒化硼素 (モース硬度9.5)等のモース硬度6以上、好ましく はモース硬度9以上の研磨材を少なくとも1種含有させ ることが好ましい。これらは通常、不定形状であり、磁 気ヘッドの目詰まりを防ぎ、塗膜の強度を向上させる。 【0040】研磨材の平均粒径は、例えば0.01~  $0.2\mu m$ であり、 $0.05\sim 0.2\mu m$ であることが 好ましい。平均粒径が大きすぎると、磁性層表面からの 突出量が大きくなって、電磁変換特性の低下、ドロップ アウトの増加、ヘッド摩耗量の増大等を招く。平均粒径 が小さすぎると、磁性層表面からの突出量が小さくなっ て、ヘッド目詰まりの防止効果が不十分となる。平均粒 径は、通常、透過型電子顕微鏡により測定する。研磨材 の含有量は、強磁性粉末100重量部に対し、3~25 重量部、好ましくは5~20重量部含有すればよい。 【0041】また、磁性層中には、必要に応じ、界面活

性剤等の分散剤、高級脂肪酸、脂肪酸エステル、シリコンオイル等の潤滑剤、その他の各種添加物を添加してもよい。

【0042】磁性層形成用の塗料は、上記各成分に有機 溶剤を加えて調整する。用いる有機溶剤は特に制限はな く、下層非磁性層に使用するものと同様のものが使用可 能である 【0043】上層磁性層の厚さは、0.30 $\mu$ m以下、好ましくは0.05 $\sim$ 0.30 $\mu$ m、更に好ましくは0.10 $\sim$ 0.25 $\mu$ mとする。例えば0.15 $\mu$ mといった0.20 $\mu$ m未満の厚さも好適である。磁性層が厚すぎると、自己減磁損失や厚み損失が大きくなる。

【0044】 [バックコート層] バックコート層は、走行安定性の改善や磁性層の帯電防止等のために設けられる。バックコート層は、30~80重量%のカーボンブラックを含有することが好ましい。カーボンブラックの含有量が少なすぎると、帯電防止効果が低下する傾向が 10あり、さらに走行安定性が低下しやすくなる。また、光透過率が高くなりやすいので、テープ端を光透過率の変化で検出する方式では問題となる。一方、カーボンブラックの含有量が多すぎると、バックコート層の強度が低下し、走行耐久性が悪化しやすくなる。カーボンブラックは、通常使用されるものであればどのようなものであってもよく、その平均粒径は、5~500nm程度が好ましい。平均粒径は、通常、透過型電子顕微鏡により測定する。

【0045】バックコート層には、前記カーボンブラック以外に、機械的強度を高めるために、磁性層の説明において挙げた各種研磨材等の非磁性無機粉末を含有させてもよい。非磁性無機粉末の含有量は、カーボンブラック100重量部に対し、好ましくは0.1~5重量部、より好ましくは0.5~2重量部である。非磁性無機粉末の平均粒径は、0.1~0.5μmであることが好ましい。このような非磁性無機粉末の含有量が少なすぎると、バックコート層の機械的強度が不十分となりやすく、多すぎるとテーブ摺接経路のガイド等の摩耗量が多くなりやすい。

【0046】この他、必要に応じ、界面活性剤等の分散剤、高級脂肪酸、脂肪酸エステル、シリコンオイル等の潤滑剤、その他の各種添加物を添加してもよい。

【0047】バックコート層に用いる結合剤、架橋剤、溶剤等は、前述した磁性層用塗料に用いるものと同様のものでよい。結合剤の含有量は、固形分の合計100重量部に対し、好ましくは15~200重量部、より好ましくは50~180重量部である。バインダーの含有量が多すぎると、媒体摺接経路との摩擦が大きくなりすぎて走行安定性が低下し、走行事故を起こしやすくなる。また、磁性層とのブロッキング等の問題が発生する。結合剤の含有量が少なすぎると、バックコート層の強度が低下して走行耐久性が低下しやすくなる。

【0048】バックコート層の厚さ(カレンダー加工後)は、1.0μm以下、好ましくは0.1~1.0μm、より好ましくは0.2~0.8μmである。バックコート層が厚すぎると、媒体摺接経路との間の摩擦が大きくなりすぎて、走行安定性が低下する傾向にある。一方、薄すぎると、非磁性支持体の表面性の影響でバックコート層の表面性が低下する。とのため、バックコート

を熱硬化する際にバックコート層表面の粗さが磁性層表面に転写され、高域出力、S/N、C/Nの低下を招く。また、バックコート層が薄すぎると、媒体の走行時にバックコート層の削れが発生する。

【0049】[非磁性支持体]非磁性支持体として用いる材料には特に制限はなく、目的に応じて各種可撓性材料、各種剛性材料から選択し、各種規格に応じてテープ状などの所定形状および寸法とすればよい。例えば、可撓性材料としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル類、ポリプロピレン等のポリオレフィン類、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネートなどの各種樹脂が挙げられる。これら非磁性支持体の厚さは3.0~20.0μmであることが好ましい。

【0050】本発明で使用される非磁性支持体の表面組さは、中心線平均表面組さRaで20nm以下、好ましくは15nm以下である。非磁性支持体の表面組さは、必要に応じて非磁性支持体に添加されるフィラーの大きさと量により自由に制御される。これらフィラーの例としては、Ca、Si、Ti、Alなどの酸化物や炭酸塩の他、アクリル系などの有機樹脂微粉末が挙げられ、好ましくは、Al,O,と有機樹脂微粉末の組み合わせである。

【0051】[製造方法]本発明の磁気記録媒体は、上記材料を用いて下層非磁性層用塗料及び上層磁性層用塗料をそれぞれ調製し、前記非磁性支持体上に、との順に塗布することにより製造することができる。

【0052】前記下層非磁性層用及び上層磁性層用の各 塗料は、少なくとも混練工程、分散工程、及びこれらの 工程の前後に必要に応じて、混合工程、粘度調整工程及 び濾過工程を行うことにより製造される。個々の工程は それぞれ2段階以上に分かれていても構わない。本発明 に使用する強磁性粉末、非磁性無機粉末、結合剤、研磨 材、カーボンブラック、潤滑剤、溶剤などすべての材料は、どの工程の最初又は途中で、または、個々の材料を 2つ以上の工程で分割して添加しても構わないが、研磨 材、カーボンブラック等の添加時期によって凹みが変化 するので、これらを制御するように用いることが好ましい。

【0053】塗料の混練・分散には、従来公知の製造技術を一部又は全部の工程に用いることができることはもちろんであるが、混練工程では連続ニーダや加圧ニーダなど強い混練力を持つものを使用することが好ましい。連続ニーダ又は加圧ニーダを用いる場合は、強磁性粉末あるいは非磁性無機粉末と結合剤のすべて又はその一部(ただし全結合剤の10重量%以上が好ましい)で混練処理される。混練時のスラリー温度は、50℃~110℃が好ましい。

方、薄すぎると、非磁性支持体の表面性の影響でバック 【0054】また、塗料の分散には、高比重の分散メデ コート層の表面性が低下する。このため、バックコート 50 ィアを用いることが望ましく、ジルコニア、チタニア等 11

のセラミック系メディアが好適である。従来より用いられているガラスピーズ、金属ピーズ、アルミナビーズ等なども組成配合によっては選択使用可能である。

【0055】磁気記録媒体の製造に際して、非磁性支持体上に前記下層非磁性層用塗料を塗布、乾燥、平滑化処理及び放射線照射を施し硬化させた後、この下層非磁性層上に前記上層磁性層用塗料を塗布することが好ましい。バックコート層の塗布は、下層非磁性層及び上層磁性層の塗設前であっても塗設後であってもよく、同時であってもよい。

【0056】塗布手段は、例えばグラビアコート、リバースコート、エクストルージョンノズル等のいずれを用いても良いが、操作性や生産性の点で、ダイノズルコーターを用いる方法が好ましい。

【0057】本発明では、磁性層を設層した後、磁場を印加して、層中の磁性粒子を配向させることが好ましい。配向方向は、目的に応じて、媒体の走行方向に対して、平行方向であっても、垂直方向であっても、斜め方向であってもよい。所定方向へ向けるため、フェライト磁石や希土類磁石等の永久磁石、電磁石、ソレノイド等 20で1000G以上の磁界を印可したり、これらの磁界発生手段を複数併用することが好ましい。さらには乾燥後の配向性が最も高くなるように、配向前に予め適度の乾燥工程を設けたり、配向と同時に乾燥を行うなどして配向を行ってもよい。

【0058】とのようにして磁性層塗設後、配向処理の行われた塗膜は、通常、乾燥炉の内部に設けられた熱風、遠赤外線、電気ヒーター、真空装置等の公知の乾燥及び蒸発手段によって乾燥・固定される。乾燥温度は、室温から300℃程度までの範囲で、非磁性支持体の耐 30熱性や溶剤種、濃度等によって適宜選定すればよく、また乾燥炉内に温度勾配をもたせてもよい。さらに乾燥炉内のガス雰囲気は、一般の空気又は不活性ガスなどを用\*

[上層磁性層用塗料の調製]

(バインダー溶液調製)

塩化ビニル系樹脂(日本ゼオン社製: MR-110) ボリエステルボリウレタン樹脂(東洋紡績社製: UR-8300)

10重量部

7重量部

21重量部

2 1 <u>重</u>量部 2 1 重量部

シクロヘキサノン

上記組成物をハイパーミキサーに投入し、混合・撹拌 ※【0063】 し、バインダー溶液とした。 ※

混練

MEK

トルエン

下記組成物を加圧ニーダーに投入し、2時間混練を行った。

α- Fe 磁性粉 100 重量部

(Hc=1850Oe 、  $\sigma$  s=130emu/g BET=57㎡/g 、長軸長=0.10  $\mu$  m)

α-Al, O, 2重量部

(住友化学工業社製:HIT-60A 平均粒径=0.20 μm)

α-Al, O, 10重量部

(住友化学工業社製:HIT-82 、平均粒径=0.13 μm)

\*いればよい。

【0059】このようにして磁性層を乾燥した後に、必要に応じて表面平滑化処理としてカレンダ処理を行う。カレンダ処理ロールとしては、エボキシ、ボリエステル、ナイロン、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド等の耐熱性のあるブラスチックロール(カーボン、金属やその他の無機化合物が練り込まれているものでもよい)と金属ロールとの組合わせ(3ないし7段の組合わせ)を使用するとよい。また、金属ロール同士で処理10 することもできる。処理温度は、好ましくは90℃以上、さらに好ましくは100℃以上である。線圧力は、好ましくは200kg/cm以上、さらに好ましくは250kg/cm以上、処理速度は、20m/分~900m/分の範囲である。本発明では、100℃以上の温度で250kg/cm以上の線圧で、より一層効果を上げることができる。

12

【0060】なお、磁気テーブの磁性層表面の凹みについては、バックコート層への粗大粒子の種類と添加量の制御によって形成させることができる。磁気テーブは巻回された状態で製品となるため、磁性層とバックコート層の表面同士が接触し、平滑な磁性層表面に粗いバックコート表面の形状が転写して凹みとなるためである。

【0061】磁性層表面に本発明の凹みを設けるその他の方法としては、例えば磁性層塗料を作成する工程において研磨材を別分散とし、これの分散度を調整してから磁性塗料に加えて塗布液とする方法、非磁性下層の硬化度を調整して上層磁性層中の研磨材や凝集体をカレンダー処理により、適度に非磁性下層に埋没させる方法などがある。

0 [0062]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに具体的に 説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるもので はない。 13

14

| パインダー溶液                   | 40重量部                            |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 混練後のスラリーに下記組成物を投入して、分散処理に | * ME K 65 重量部                    |  |  |  |
| 最適な粘性に調整した。               | トルエン 65重量部                       |  |  |  |
| バインダー溶液 40重量部             | シクロヘキサノン 65重量部                   |  |  |  |
| MEK 15重量部                 | 【0066】(粘度調整)分散後のスラリーに上記溶液        |  |  |  |
| トルエン 15重量部                | を混合撹拌した後、サンドミルにて再度分散処理を行         |  |  |  |
| シクロヘキサノン 15重量部            | い、塗料とした。上記塗料を95%カット濾過精度=         |  |  |  |
| 【0064】(分散)上記スラリーをサンドミルにて分 | 1. 2μmのデプスフィルターを用いて循環濾過を行っ       |  |  |  |
| 散処理を行った。                  | <i>t</i> c.                      |  |  |  |
| 【0065】(粘度調整液)下記組成物をハイバーミキ | 10 【0067】(最終塗料)濾過後の塗料100重量部に     |  |  |  |
| サーに投入し、1時間混合・撹拌し、粘度調整液とし  | イソシアネート化合物(日本ポリウレタン製、コロネー        |  |  |  |
| た。上記粘度調整液を95%カット濾過精度=1.2μ | トL)0.8重量部を加え撹拌・混合し、95%カット        |  |  |  |
| mのデブスフィルターを用いて循環濾過を行った。   | <b>瀘過精度=1.2μmのデブスフィルターを用いて循環</b> |  |  |  |
| ステアリン酸 0.5重量部             | 濾過を行い、磁性層用の最終塗料とした。              |  |  |  |
| ミリスチン酸 0.5重量部             | [0068]                           |  |  |  |
| ステアリン酸ブチル 0.5重量部 *        | <b>k</b>                         |  |  |  |
| [下層非磁性層用塗料の調製]            | ·                                |  |  |  |
| (バインダー溶液調製)               |                                  |  |  |  |
| 電子線硬化型塩化ビニル系樹脂            | 10重量部                            |  |  |  |
| (塩化ビニル-エポキシ含有モノマ          | 一共重合体、平均重合度=310、                 |  |  |  |
| エポキシ含有量=3wt%、S含有量=0       | .6wt%、アクリル含有量 = 6 個/ 1 分子、       |  |  |  |
| Tg = 60°C)                |                                  |  |  |  |
| 電子線硬化型ポリエステルポリウレ          | タン樹脂 7重量部                        |  |  |  |
| (リン化合物-ヒドロキシ含有ポリ          | エステルポリウレタン、                      |  |  |  |
| 数平均分子量=13000、アクリル含有       | 量=6個/1分子、Tg=10℃)                 |  |  |  |
| MEK                       | 2 1 重量部                          |  |  |  |
| トルエン                      | 2 1 重量部                          |  |  |  |
| シクロヘキサノン                  | 2 1 重量部                          |  |  |  |
| 上記組成物をハイバーミキサーに投入、撹拌し、バイン | ※【0069】(混練)下記組成物を加圧ニーダーに投入       |  |  |  |
| ダー溶液とした。                  | ※30 し、2時間混練を行った。                 |  |  |  |
| 針状α-Fe, O,                | 75重量部                            |  |  |  |
| (戸田工業社製:DPN-250BW 、長軸     | 長=0.15 μm、比表面積=53㎡/g)            |  |  |  |
| カーボンブラック                  | 25重量部                            |  |  |  |
| (コロンピアカーボン社製:Raven7       | 608 、平均粒径=30nm 、                 |  |  |  |
| 比表面積=70m²/g、DPB吸油量=4      | 8ml/100g)                        |  |  |  |
| パインダー溶液                   | 40重量部                            |  |  |  |
| 混糠後のスラリーに下記組成物を投入して、分散処理に | ★ ミリスチン酸 0.5 重量部                 |  |  |  |

最適な粘性に調整した。

40重量部

ステアリン酸ブチル MEK

シクロヘキサノン

[0073]

40 トルエン

0.5重量部

65重量部

65重量部

65重量部

バインダー溶液 MEK 15重量部 トルエン 15重量部 シクロヘキサノン 15重量部

【0070】(分散)上記スラリーをサンドミルにて分

【0071】(粘度調整液)下記組成物をハイパーミキ サーに投入、撹拌し、粘度調整液とした。

ステアリン酸

散処理を行った。

0.5重量部

 $\star$ 

[バックコート層用塗料の調製]

(パインダー溶液調整)

塩化ビニルー酢酸ビニルービニルアルコール共重合体

65重量部

【0072】(粘度調整及び最終塗料)分散後のスラリ

ーに上記溶液を混合撹拌した後、サンドミルにて再度分

散処理を行い、塗料とした。上記塗料を95%カット濾

過精度=1.2 μmのデプスフィルターを用いて循環濾

過を行い、下層非磁性層用の最終塗料とした。

(モノマー重量比=92:3:5、平均重合度=420)

ポリエステルポリウレタン樹脂(東洋紡績社製:UR-8300)

35重量部

MEK

260重量部

16

トルエン

260重量部

シクロヘキサノン

260重量部

上記組成物をハイパーミキサーに投入、撹拌し、バイン \* 過を行った。 ダー溶液とした。上記パインダー溶液を95%カット濾 [0074] 過精度=5.0 µmのデプスフィルターを用いて循環濾\*

(分散)

下記組成物をボールミルに投入し、24時間分散を行った。

カーボンブラック

80重量部

(コロンビアカーボン社製: Conductex SC、平均粒径=20nm、BET=220m²/q )

カーボンブラック

(表3に示す) X重量部

(コロンピアカーボン社製:Sevacarb MT、平均粒径=350mm、BET=8 m²/q)

カーボンブラック

(表3に示す) Y重量部

(キャボット社製:Black Pearls 130 、平均粒径=75nm 、BET=25㎡/g) α-Fe, O, (戸田工業社製:TF100、平均粒径=0.1μm) 1重量部

バインダー溶液

880重量部 ※(実施例1~4、比較例1~3)実施例1~4、比較例

【0075】(粘度調整液)下記組成物をハイパーミキ サーに投入、撹拌し、粘度調整液とした。上記粘度調整 20 1~3において、表3に示すカーボンブラックの配合の 液を95%カット濾過精度=1.2μmのデプスフィル ターを用いて循環濾過を行った。

ステアリン酸 1重量部 ミリスチン酸 1重量部 ステアリン酸ブチル 2重量部 MEK 210重量部 トルエン 210重量部 シクロヘキサノン 210重量部

【0076】(粘度調整)分散後のスラリーに上記溶液 間行った。上記塗料を95%カット濾過精度=1.2 μ mのデプスフィルターを用いて循環濾過を行った。

【0077】(最終塗料) 瀘過後の塗料100重量部に イソシアネート化合物(日本ポリウレタン社製、コロネ ートーし) 1重量部を加え、撹拌・混合し、バックコー ト塗料とした。

【0078】 [磁気テーブの作成]

バックコート塗料を使用した。非磁性支持体(厚さ6. 2μmのポリエチレンテレフタレートフィルム)表面に 下層非磁性層用塗料を塗布、乾燥、カレンダー加工を行 い、窒素ガス雰囲気中で電子線を照射し硬化させた。と の下層非磁性層上に上層磁性層用塗料を塗布、配向、乾 燥、カレンダー加工を施した。カレンダー加工後の上層 磁性層/下層非磁性層の膜厚は全サンブル0.25μm /2.0μmであった。さらに、非磁性支持体の裏面に はバックコート層用塗料を塗布した。乾燥後、カレンダ を混合撹拌した後、再度ボールミルにて分散処理を3時 30 一加工を行った。カレンダー加工後のバックコート層の 膜厚は全サンブル0.5μmであった。このロールを2 4時間常温にて放置後、60℃の加熱オーブン中にて2 4時間硬化した後、ロールを1/2インチ幅に切断して DLTカートリッジに組み込み、磁気テープサンプルと した。

[0079]

【表3】 Ж

カーポンプラック添加量

|       | Conductex SC | Sevacarb IIT | Black Pearls 130 |
|-------|--------------|--------------|------------------|
| 実施例1  | 8 0          | 0            | 0                |
| 実施例2  | 8 0          | 0. 2         | 0                |
| 実施例3  | 8 0          | 0            | 10               |
| 実施的 4 | 8 0          | 0            | 2 0              |
| 比较例1  | 8 0          | 0.5          | 0                |
| 比較例2  | 8 0          | 1. 0         | 0                |
| 比較到3  | 80           | 0            | 3 0              |

【0080】<磁性層表面の凹み測定方法>磁性層表面 の凹みの深さ及び個数を評価する測定方法について述べ る。本発明において、凹みの深さとは、WYKO製NT -2000を用いて3次元表面粗さを測定し、磁性層表 面租さの平均面から凹み最深部までの距離をいう。とと 50 を求めた。R v は上記測定範囲の凹みの中で、最大凹み

で、平均面とは測定面内の凹凸の体積が等しくなる面の Cとである。測定は246、6μm×187.5μm (46237.5 µm²) の範囲で行った。凹み数とし て、上記測定範囲で50nm以上の深さを有した凹み数 17

の深さ[nm]とした。測定条件は、使用レンズ倍率: 50倍、干渉計形式:ミラウとした。

【0081】 <エラー測定方法>磁気テーブサンプル上 に、各種データパターンの信号をテープ全長にわたって 書き込み、書き込み直後の読み出し検査時に訂正不可能 なエラーが発生し、別箇所に再書き込み(リライト)し た回数を測定した。全書き込み容量を測定して、1MB 当たりのエラー値として算出した。

使用ドライブ: Quantum社製DLT-7000

(DLT5モード)

\*RLL2-7変調後のデータパターンが以下になるよう な信号を記録した。

入力データパターンA:000100の繰り返し

入力データパターンB: ランダム信号

入力データパターンC:00010010010000

繰り返し

各磁気テープサンブルの評価結果を表4に示す。

[0082]

【表4】

\*10

磁気テープサンプル評価結果

|       | 凹部深さ50mm<br>以上の数 | 最大深さRv<br>[mm] |        | エラー数<br>[/昭] パターンB | エラー数<br>[/BB] パラ-ソC |
|-------|------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|
| 実施例1  | 1                | 59. 7          | 0. 009 | 0.010              | 0.015               |
| 実施例 2 | 3                | 9 1. 0         | 0.010  | 0. 014             | 0.024               |
| 実施例3  | 6                | 7 7. 3         | 0. 012 | 0. 019             | 0. 023              |
| 実施例 4 | 10               | 5 4. 8         | 0.012  | 0. 023             | 0.027               |
| 比较例1  | 13               | 1 5 8. 7       | 0.037  | 0. 534             | 0. 734              |
| 比較例2  | 3 6              | 176. 0         | 0.059  | 1. 338             | 1. 549              |
| 比較例3  | 28               | 9 5. 6         | 0. 014 | 0 121              | 0 143               |

【0083】表4より、磁性層表面粗さが本発明の範囲 20%は、Rvが100nmを超え、データパターンAでもエ 内の実施例1~4の各磁気テープサンブルでは、データ バターンA、B、Cのいずれにおいてもエラー数が非常 に少なかった。これに対して、比較例3では、R vが1 00nm未満であり、データバターンAでは、比較的エ ラー数が少ないが、実際の使用条件に近いデータパター ンB、Cではエラー数が多くなった。比較例1、2で ※

ラー数が多くなり、データパターンB、Cでの悪化も顕 著であった。

[0084]

【発明の効果】本発明によれば、リニアサーペンタイン 方式の記録再生システム用に適する、エラー数の非常に 少ない磁気記録媒体が提供される。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

FΙ

テーマコート (参考)

CO8L 23:00 101:00

Fターム(参考) 4F006 AA12 AA35 AA36 AA38 AA39

AB03 AB16 AB17 AB18 AB19 AB24 AB33 AB37 AB72 BA06 BA07 BA09 CA02 DA04 EA03

**EA05** 

4J038 CA021 CD031 CD061 CD071

CD081 CD091 CG141 CG161

DG111 DH001 HA066 HA216

HA316 HA436 HA446 HA476

KA07 KA20 NA22 PB11

5D006 BA04 BA05 BA06 BA19 CA01

CA04 FA09